
Podziękowanie za udział w webinarium Polskie i japońskie technologie w edukacji (EdTech)

Od Ambasada RP w Tokio <tokio.amb.sekretariat@msz.gov.pl>

Data Pt, 10 Lip 2026 02:58

Do rami.tecza@provectus.com.pl <rami.tecza@provectus.com.pl>

DW biuro@profuturo.pl <biuro@profuturo.pl>; a.hryniewicz@profuturo.pl <a.hryniewicz@profuturo.pl>;
anna.hryniewicz@profuturo.edu.pl <anna.hryniewicz@profuturo.edu.pl>; michal.hryniewicz@yahoo.com
<michal.hryniewicz@yahoo.com>; Boguszewski Mariusz <mariusz.boguszewski2@msz.gov.pl>; Pilkiewicz
Ewa <Ewa.Pilkiewicz@msz.gov.pl>; Dąbrowski Michał <Michal.Dabrowski@msz.gov.pl>

Szanowny Panie Dyrektorze,

proszę przyjąć moje wyrazy podziękowania za uczestnictwo w charakterze panelisty w webinarium pn. „Polskie i japońskie technologie w edukacji (EdTech)”, zorganizowanego przez Ambasadę RP w Tokio w dn. 30.06.2026 r.

W opinii naszej placówki spojrzenie eksperckie, także z perspektywy sektora prywatnego, stanowi istotny wkład w nasze działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej oraz naukowo-technologicznej.

Przedsięwzięcie posłużyło za istotną platformę do koordynacji polsko-japońskiej współpracy w zakresie rozwiązań technologicznych. Biorąc pod uwagę bliskość stanowiska i podobieństwo przyjętych założeń w ramach polityki rządowej Japonii – partnera, z którym łączy nas obecnie wszechstronne partnerstwo strategiczne – należy oczekiwać, że ten wymiar współdziałania będzie stale zyskiwać na znaczeniu.

Pragnę jeszcze raz podziękować za Pana zaangażowanie i wygłoszoną podczas webinarium prezentację.

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Boguszewski

Chargé d'Affaires a.i.

Embassy of the Republic of Poland in Tokyo

Phone: +813 57947023; fax: +813 57947024

e-mail: mariusz.boguszewski2@msz.gov.pl

This message (including attachments) is the property of the Ministry of Foreign Affairs and may contain important and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this message is prohibited.